

中国の知的財産制度 に関するセミナー

参加費
無料

中国は、我が国企業の海外進出先市場としてのみならず生産地としても依然として高いポテンシャルを有している一方、模倣品の製造・流通や商標の冒認・出願・登録等、様々な知財リスクを有する地域でもあります。

本セミナーでは、中国における知的財産に関する問題やその対応策等(特に模倣品や商標に関する事項)について、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知的財産部担当者より説明いただきます。

中国における模倣品・商標事情に関心をお持ちの方は是非御参加ください。

日時:令和7年8月29日(金)14:00~15:30

場所 中国経済産業局第2会議室(広島合同庁舎2号館2階)

方式 対面及びリモート(Teams)のハイブリッド開催

定員 対面20名/リモート100名(先着)

プログラム

14:00~14:05	冒頭挨拶(中国経済産業局)
14:05~15:05	鹿児島氏による講演
15:05~15:20	質疑応答
15:20~15:30	閉会・名刺交換

申込方法 お問い合わせ欄に記載のメールアドレス宛てに以下の内容をご連絡ください。

- ①お名前(ふりがな)
- ②所属、役職・担当
- ③メールアドレス
- ④お電話番号
- ⑤参加方法(現地会場参加・オンライン参加)

講師



JETRO北京事務所
知的財産部 副部長
鹿児島 直人氏
(特許庁より出向中(商標審査官))

申込期限 令和7年8月26日(火)17時まで

お問合せ先

主催 中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
TEL : 082-224-5680 e-mail: bz1-cgk-tokkyo@meti.go.jp